小角 X 線散乱を用いた水ガラスのゾルゲル反応機構の解明

AichiSR

笹原 茂生¹, 齋藤 阿里沙¹, 松山 雄司¹, 尾関 寿美男²
 1 富士化学株式会社, 2 信州大学理学部

キーワード:水ガラス、シリカ、小角散乱、ゾルゲル反応、凝集体

1. 測定実施日

2020年	8月	4 日	BL8S3	(2 シフト)
2020年	9月	16 日	BL8S3	(2 シフト)
2020年	11 月	10 日	BL8S3	(2 シフト)

2. 概要

水ガラスのゾルゲル反応は凝集過程を通し生成するゲルの物性に影響を与える.本研究では小角X線 散乱 (SAXS) によって反応中の凝集構造の変化やどのように凝集が進行しているかを詳細に検討した. SiO₂/Na₂Oのモル比が高いと水ガラス中に幼核が存在するようになりこれが核形成に影響を与えること が分かった.酸性・アルカリ性の反応条件によってもケイ酸のシラノール基の状態が変わるため,凝集 過程に大きな影響を与える結果となった.今後,このような知見を生かし,既存用途への適用だけでな く,積極的にシリカの状態を制御した水ガラスの開発などにつなげていく.

3. 背景と研究目的

水ガラスに酸や塩を混合するとシリカの脱水縮合やゾルゲル反応が起きる. このシリカの反応は pH やSiO₂/Na₂Oのモル比,塩の種類や濃度によって反応速度や生成物の性質が変化することが知られてい る. また, テトラエトキシシラン (TEOS) は単量体から反応が進行し, ゲルに至る. 一方で、水ガラスは SiO₂/Na₂Oのモル比が増加するとシリカの分子量(ドメインサイズ)が増加することが知られており、 水ガラス中の分子量分布がゾルゲル反応の過程に大きく影響し、生成物の物性に関わってくる、水ガラ スの用途にはシリカゾル (LSI 研磨, バインダー), 無水ケイ酸 (シリカゲル), 地盤改良材 (液状化防止 用,止水用)の製造などがあり、それぞれに最適なモル比の水ガラスが、それぞれにあった反応条件で 利用されている. 水ガラスの反応では, SiO4 を基本構造としたアニオンやオリゴマーが脱水縮合および 凝集して核やクラスターの形成が進行する.[1] それに伴いシリカは アニオン → 一次粒子 → 二次粒 子 → 高次の凝集構造 (ゲル) へと反応が進行していくため生成物は階層構造を持ち,構造解析は困難 である. そのため、用途に合った最適な水ガラスやその反応条件は、経験的もしくは生成物の物性のみ で決められることが多い. 本研究では SAXS により水ガラスのゾルゲル反応における凝集過程を詳細に 検討する.また、pHやSiO₂/Na₂Oのモル比によって凝集過程がどのような影響を受けるのかをシリカゾ ルのレオロジー特性や IR によるシリカ構造の検討と合わせて詳細に解明することを目的とする.水ガ ラスの反応やそれに伴う構造の物性変化が詳細に検討できるようになれば、用途に合わせた水ガラスの 選択利用ができるため、産業が高度化する現代において様々な業界への波及が期待され、貢献できる.

4. 実験内容

4.1. サンプル調製

希釈した水ガラスと 9%の希硫酸を混合し、SiO₂ 6%のシリケート水溶液を調製した.希硫酸の混合量は,調製後に pH4 もしくは 11 付近で容器を傾けたときの流動性がなくなる時間が約 1 時間となる量を配合した.水ガラスは 1 号および 3 号ケイ酸ナトリウム (富士化学(株)製, SiO₂/Na₂O = 2.1 および 3.2.以

下, それぞれ 1 号, 3 号) を希釈して用いた. これらに含まれるシリカの平均回転半径はそれぞれ 1 号: 0.37 nm, および 3 号: 1.69 nm であり, 1 号はケイ酸アニオンやオリゴマー, 3 号には粒子状のシリカが含 まれているケイ酸ナトリウムを用いた. また, これらの測定においてサンプル調製による誤差を補正す るため, 全てのサンプルは調製時に粘度の時間変化の測定を行い, 測定時間の補正を行った.

4.2. 小角 X 線散乱測定

4.1 で調製したサンプルをφ2 mmの石英キャピラリーに充填し,小角 X 線散乱測定を行った.小角 X 線散乱は波長 0.92 Å,温度 25±0.1°C,露光時間 300 sec,検出器は PILATUS を用いて測定をした.シリケート水溶液と純水の散乱プロフィールとの差分からシリカ由来の散乱プロフィールを得た.解析は SasView 5.0.3^[2]パッケージを用い,凝集体フラクタル次元*D*と相関長*ξ*を算出した.フィッティングには 次に示すモデル関数を用いた.

水ガラスが粒子形成して凝集・ゲル化していく過程において、散乱プロフィールはケイ酸アニオンや 一次粒子由来の散乱とこれらが凝集したクラスターやマイクロゲル由来の散乱を含んでいると考えら れる.そこで、ケイ酸アニオンやオリゴマー由来の散乱を球体からの散乱 *I*₁(*q*)、クラスターやマイクロ ゲル由来の散乱をフラクタル構造体からの散乱 *I*₂(*q*)とすると、SAXS プロファイルはこれらの和として 表される (式(1) - (7)).^[3]

$$I(q) = I_1(q) + I_2(q) + \text{background}$$
(1)

$$I_1(q) = \frac{N_1}{V} \cdot \left[3V(\Delta \rho) \cdot \frac{\sin(qr) - qr\cos(qr)}{(qr)^3} \right]^2$$
(2)

$$I_2(q) = N_2 \cdot \phi V_{\text{particle}} (\rho_{\text{block}} - \rho_{\text{solvent}})^2 P(q) S(q)$$
(3)

$$P(q) = F(qR_0)^2$$
(4)

$$F(x) = \frac{3(\sin(x) - x\cos(x))}{x\cos(x)}$$
(5)

$$V_{\text{particle}} = \frac{4}{\pi} \frac{\pi}{R_0} \tag{6}$$

$$S(q) = 1 + \frac{D\Gamma(D-1)}{[1+1/(q\xi)^{(D-1)/2}} \frac{\sin\left[(D-1)\tan^{-1}(q\xi)\right]}{(qR_0)^D}$$
(7)

ここで, q は散乱ベクトル, N_1 , N_2 はスケールファクター, V は散乱体の体積, $\Delta \rho$ は散乱体と溶媒の散乱 長密度の差, r は球体の半径, ϕ はフラクタル構造体を構成する半径 R_0 である球状の構成ブロックの体積 分率, $\rho_{solvent}$ および ρ_{block} はそれぞれ溶媒とブロックの散乱長密度である. なお, 水ガラスは分子量分布を 持つことが知られているので, 多分散性として Shultz 分布^[4]を用いて解析を行った.

4.3. レオロジー測定

レオメーター (Anton Parr GmbH 製, MCR-72) を用い、ひずみ 1%、周波数 10 Hz で貯蔵弾性率 G'と損 失弾性率 G"の時間変化を測定した。測定には ϕ 75 mm のコーンプレートを用いて、サンプル温度を 25±0.2°C として測定を行った。G'は固体的な性質, G"は液体的な性質を示すので,弾性率-時間の図にお ける G'と G"との交点でゾル-ゲル転移が起きる.そこで,ゲル化点 t_{sg} は G' = G" ($tan \delta$ = 1) となる時間と して決定した^[5]。なお,サンプルの測定時間 t は ($t - t_{sg}$)/ t_{sg} として規格化した.このとき($t - t_{sg}$)/ t_{sg} が -1 でサンプルを調製した時間,0でゲル化点を示し,0以下で液体 (ゾル),0以上でゲルとなる.

4.4. FT-IR/ATR 測定

Perkin Elmer 製の Spectrum Two を用いて IR スペクトルの経時変化を測定した。ATR 法によりサンプルのスペクトルの時間変化を測定した。ATR 結晶はダイヤモンドを利用し、積算回数を4回として測定した。得られた IR スペクトルの時間変化データについて非負値行列分解^[6,7]による2成分でのスペクトル分解を行った。スペクトル分解の結果,反応物 (Comp1) と polymer 構造の多い生成物 (Comp2) に分解でき,濃度プロファイルから Comp2 の時間変化を算出した.

5. 結果および考察

5.1 酸性条件下での凝集過程

Fig. 1に1号ケイ酸ナトリウムを硫酸で pH4 としたシリ ケート水溶液の時間毎の SAXS プロフィールを示す. 低 q領域で強度は時間経過とともに増加し, ゲル化点である (t- t_{sg})/ $t_{sg} = 0$ 以降も増加していった. 凝集構造の時間変化 を検討するため, プロフィールをモデル関数にフィット させて相関長とフラクタル次元の算出を行った.

シミュレーションによる既往研究の解析結果から,シ リカゾルの凝集過程の違いによってフラクタル次元が異 なることが示された[1]. 例えばフラクタル次元 1.8 のとき に拡散律速型クラスター・クラスター凝集 (DLCA, 急速 凝集), 2.1 のときに反応律速型クラスター・クラスター凝 集(RLCA, 緩慢凝集), 2.5 のときに拡散律速型粒子・クラス ター凝集 (DLA) である^[3]. ケイ酸ナトリウムの反応は粒 子成長を伴うため,時間経過とともに凝集過程は変化す ると考えられるので、フラクタル次元の時間変化を追跡 すればどのように凝集が進行するのかの知見が得られる. Fig. 2 に Fig. 1 を解析して得られたフラクタル次元 D, 相 関長 *ξ*,および貯蔵弾性率,生成物濃度 (Comp2) の時間 変化を示す. pH4 での 1 号ケイ酸ナトリウムは初期に DLCA, その後 RLCA で凝集が進行した. DLCA において は急速凝集に伴い,不安定核が集積したクラスターが成 長し、核形成していると考えられる. その後、反応の進行 に伴い Fig. 2 のように Comp2 (生成物) が増加した.



Fig. 1 1号ケイ酸ナトリウム/硫酸/pH4 系の小角 X 線プロフィール. ○: 実測 点, 実線: フィッティングした曲線.



Fig. 2 1 号ケイ酸ナトリウム/硫酸/pH4 系の時間経過に伴う,相関長,フラクタ ル次元,貯蔵弾性率,生成物濃度 (Comp2)の変化.

Comp2の増加にともないフラクタル次元も増加しており,脱水縮合が進行することでフラクタル次元の 高い構造が生成した.このクラスター同士が凝集する過程は RLCA で進行していると考えられる.こ れらの結果より,酸性条件下での粒子成長および凝集過程は Fig. 3 のように進行したと考えられる.また,貯蔵弾性率 G'は固体的な性質を示すため,クラスター・クラスター凝集の進行に伴って相関長が増 加すると,G'も増加する傾向がみられた.

3号ケイ酸ナトリウムを硫酸でpH4に調製したサンプルの SAXS プロフィールとその解析結果をFig. 4,5に示す.1号ケイ酸ナトリウムからのサンプルと同様に生成物 (Comp2) の増加に伴いフラクタル次 元も増加した.その結果,

初期に DLCA で凝集し,そ の後 RLCA で凝集が進行し た.1号と比べ,ゲル化点 t_{sg} 以前での相関長の増加速度 は小さかった.3号は1号に 比べ原料に含まれるシリカ が大きく,これが幼核とな り反応が進行すると考えら れ,DLCA の過程において, ゆっくりとフラクタル次元



Fig. 3 酸性条件下でのケイ酸ナトリウムの凝集過程.相関長の増加に 伴いクラスター(破線)が成長し、フラクタル次元の増加に伴いクラス ター内に一次粒子が詰まり凝集が進行する.

の高いクラスターを形成し、これが核化すると考えられる. その結果、3号では初期の段階では相関長に大きい変化が出 なかったものと考えられる.1号より3号ではGが高く、幼 核が DLCA 過程でゆっくりと成長して形成したこのような ゲルは強度が高くなることが示唆される.

5.2 アルカリ性条件下での凝集過程

Fig. 6.7 にアルカリ性条件下での SAXS プロフィールを 示す。pH4 での反応と比べ、ゲル化後の低 q 領域の変化が 少なく $q = 1 \text{ nm}^{-1}$ 付近の強度が低下し、1号ではこの変化が より顕著にみられた.アルカリ性条件下での時間変化につ いて Fig. 8,9 にまとめた. pH4 と比較すると,初期から RLCA による凝集がみられた.シリカの表面のシラノール 基はアルカリ性でSi-O,酸性でSi-OHとなる.Si-OHは立体 障害により縮合反応を阻害する[1]. その結果, 核形成段階 である DLCA は酸性では遅く、アルカリ性では速く進行す ると考えられる.実際アルカリ性条件下では DLCA が観測 できない程速く進行した.1 号では RLCA が進行した後, DLA で凝集が始まり、DLA の過程を通じて相関長が一定と なった. これは DLA が粒子-クラスター間の凝集であるた め、クラスター同士の凝集に比べて相関長が大きくない ことに加えて、凝集体内に粒子が集積していった結果と 考えられる (Fig. 10). 一方, 3 号では調製直後からフラク



Fig. 4 3 号ケイ酸ナトリウム/硫酸 /pH4 系の小角 X 線プロフィール. ○: 実測点, 実線: フィッティングした曲



Fig. 5 3 号ケイ酸ナトリウム/硫酸/pH4 系の時間経過に伴う,相関長,フラクタ ル次元,貯蔵弾性率,生成物濃度 (Comp2)の変化.

タル次元が2.5 と高く, その後徐々に減少した. この変化は初期にDLAによる粒子-クラスター凝集が優 位に進行し, その後徐々に RLCA によるクラスタークラスター凝集が起きたことを示唆する. この2つ の凝集過程が同時進行しながら徐々に RLCA が優位になったため, 2 つの凝集過程を明確に区別するこ とは出来なかった. 3 号は初期に含まれるシリカ粒子の回転半径が大きく幼核となる粒子が存在してい ると考えられ, これがDLAによる粒子の凝集と, RLCAによるクラスター同士の凝集をほぼ同時に誘起 したのち, 反応の進行に伴い RLCA による凝集が優位に進行したことが示唆される. この RLCA による 凝集が継続的に起きることで相関長が増加したと考えられる (Fig. 10). このようにアルカリ性条件下で の凝集には初期のシリカ粒子の大きさがより顕著に影響する結果となった.



1号,3号ともに酸性条件下で反応させたときと比べ,アルカリ性条件下では初期段階から生成物

Fig. 6 1号ケイ酸ナトリウム/硫酸/pH11系の 小角 X線プロフィール. ○: 実測点, 実線: フ ィッティングした曲線.



Fig. 7 3 号ケイ酸ナトリウム/硫酸/pH11 系の 小角 X 線プロフィール. ○: 実測点, 実線: フ ィッティングした曲線.



Fig. 8 1号ケイ酸ナトリウム/硫酸/pH11系の 時間経過に伴う,相関長,フラクタル次元, 貯蔵弾性率,生成物濃度 (Comp2)の変化.

(Comp2)の濃度が高く,こ のことは DLCA が観測でき ない程速く進行したことを 示唆している.この酸・ア ルカリ条件における DLCA での凝集速度の違いが,ア ルカリ条件下では疎な安定 核を生成し,ゲル化後の*G*' が酸性条件での凝集構造に 比べて低い値となったと考 えられる.

6. 今後の課題

今回の検討で水ガラスの モル比,反応における pH によって凝集過程が大きく



Fig. 9 3 号ケイ酸ナトリウム/硫酸/pH11 系の 時間経過に伴う,相関長,フラクタル次元, 貯蔵弾性率,生成物 (Comp2) 濃度の変化.



Fig. 10 アルカリ性条件下でのケイ酸ナトリウムの凝集過程. 相関長の増加に伴いクラスター(破線) が成長し,フラクタル次元の増加に伴いクラスター内に一次粒子が詰まり凝集が進行する.

異なることが分かった.また,水ガラス中のシリカはモル比が高い程,幼核となるケイ酸種が含まれて おり,反応後の凝集構造に大きく影響を与えることが分かった.このような凝集過程は,シリカゲルの 細孔構造,地盤改良剤の強度や浸透性,シリカゾルの合成条件に大きく影響を与える.今後は応用用途 での反応の制御に本研究結果を適用し,品質向上や新規の物性設計に活かしていく.また,水ガラス中 のケイ酸アニオンや幼核となるシリカを積極的に制御し,水ガラス自体の改良を進めていく.

7. 参考文献

- 1. Bergna, H. E. *The Colloid Chemistry of Silica*; American Chemical Society: Washington, DC, 1994.
- 2. http://www.sasview.org/
- 3. Gaboriaud, F.; Nonat, A.; Chaumont, D.; Craievich, A., *J. Non-Cryst. Solids* **2005**, *351* (4), 351–354.
- 4. Mezger, T. G. Applied Rheology 5th edition, Anton Parr GmbH: Austria, 2018.
- 5. Kotlarchyk M.; Chen, S-H, J. Chem. Phys. 1983, 79, 2461-2469.
- 6. Shiga, M.; Tatsumi, K.; Muto, S.; Tsuda, K.; Yamamoto, Y.; Mori, T.; Tanji, T., *Ultramicroscopy* **2016**, *170*, 43-59.
- 7.笹原茂生, 松山雄司, 尾関寿美男, 第14回地盤改良シンポジウム論文集. オンライン, 2021-12-3/4, 日本材料学会, (3-2).